日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

26.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年11月25日

出 願 番 号 Application Number:

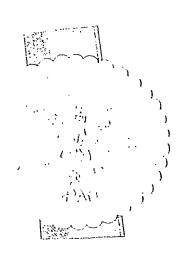
特願2003-394218

[ST. 10/C]:

[JP2003-394218]

出 願 人
Applicant(s):

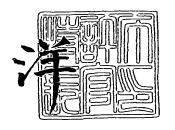
国立大学法人大阪大学



2005年 1月13日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

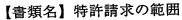




1/E

ページ:

特許願 【書類名】 U2003P278 【整理番号】 平成15年11月25日 【提出日】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 G02B 26/02 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府豊中市柴原町5-9-16-201 【住所又は居所】 久武 信太郎 【氏名】 【発明者】 兵庫県宝塚市中山五月台2-3-4 【住所又は居所】 小林 哲郎 【氏名】 【特許出願人】 391016945 【識別番号】 大阪大学長 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100072051 【弁理士】 杉村 興作 【氏名又は名称】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 【物件名】 図面 1 要約書 1 【物件名】 【包括委任状番号】 9709713



【請求項1】

所定の光源より電気光学位相変調器に光ビームを入力する工程と、

前記電気光学位相変調器において、前記光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバ ンド列を形成する工程と、

前記電気光学位相変調器において、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調 指数空間分布を設定し、前記光サイドバンド列の強度分布を一様とする工程と、 を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成方法。

【請求項2】

前記位相変調指数空間分布は、前記電気光学位相変調器における電極形状を制御するこ とによって形成することを特徴とする、請求項1に記載の広帯域光サイドバンド生成方法

【請求項3】

前記位相変調指数空間分布は、前記電気光学位相変調器において分極反転技術を施すこ とによって形成することを特徴とする、請求項1に記載の広帯域光サイドバンド生成方法

【請求項4】

前記分極反転技術は、前記電気光学位相変調器における電気光学結晶の結晶軸をL=[2fm (1/Vgopt-1/Vpmod)]-1 (fm:変調周波数、Vgopt:光ビームの群速度、Vpmod:変調波の位相 速度)なる周期で反転させることによって実施することを特徴とする、請求項3に記載の 広帯域光サイドバンド生成方法。

【請求項5】

前記位相変調指数空間分布は、 $g(x)=8nmL/\lambda \sin(\pi W(x)/(2L))$ (nm:電気光学結 晶の位相変調に基づく屈折率変化、λ:光ビームの波長、L:分極反転周期、W(x):分極反転 幅) なる式で表されることを特徴とする、請求項4に記載の広帯域光サイドバンド生成方 法。

【請求項6】

前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を、前記電気光学位相変調器を出射した後に 、空間フーリエ変換する工程を具えることを特徴とする、請求項1~5のいずれか一に記 載の広帯域光サイドバンド生成方法。

【請求項7】

前記空間フーリエ変換は凸レンズを用いて行うことを特徴とする、請求項6に記載の広 帯域光サイドバンド生成方法。

【請求項8】

前記空間フーリエ変換は凹面鏡を用いて行うことを特徴とする、請求項6に記載の広帯 域光サイドバンド生成方法。

【請求項9】

所定の光源と、

前記光源より出射された光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバンド列を形成す るとともに、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調指数空間分布を設定し、 前記光サイドバンド列の強度分布を一様とするための電気光学位相変調器と、

を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成装置。

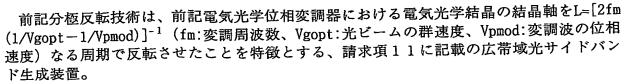
【請求項10】

前記電気光学位相変調器は、前記位相変調指数空間分布を生成するために所定の形状に 制御された電極を有することを特徴とする、請求項9に記載の広帯域光サイドバンド生成 装置。

【請求項11】

前記電気光学位相変調器は、前記位相変調指数空間分布を生成するための分極反転技術 が施されたことを特徴とする、請求項10に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

【請求項12】



【請求項13】

前記位相変調指数空間分布は、 $g(x)=8nmL/\lambda\sin(\pi W(X)/(2L))$ (nm:電気光学結晶の位相変調に基づく屈折率変化、 $\lambda: 光ビームの波長、L: 分極反転周期、W(x): 分極反転幅) なる式で表されることを特徴とする、請求項<math>12$ に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

【請求項14】

前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を、前記電気光学位相変調器を出射した後に、空間フーリエ変換するための空間フーリエ変換手段を具えることを特徴とする、請求項9~13のいずれか一に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

【請求項15】

前記空間フーリエ変換手段は凸レンズを含むことを特徴とする、請求項14に記載の広 帯域光サイドバンド生成装置。

【請求項16】

前記空間フーリエ変換手段は凹面鏡を含むことを特徴とする、請求項14に記載の広帯 域光サイドバンド生成装置。

【請求項17】

前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を出力させるための光ビーム出力手段を具えることを特徴とする、請求項9~16のいずれか一に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

【請求項18】

前記光ビーム出力手段は回折格子を含むことを特徴とする、請求項17に記載の広帯域 光サイドバンド生成装置。

【請求項19】

前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を出力させるための光ビーム出力手段を具え、前記光ビーム出力手段は、前記凸レンズの焦点位置にスリットが配置された回折板と追加の凸レンズとから構成されたことを特徴とする、請求項15に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

【請求項20】

前記光サイドバンド列を含む光ビーム出力を出力させるための光ビーム出力手段を具え、前記光ビーム出力手段は、光ファイバから構成されたことを特徴とする、請求項15に記載の広帯域光サイドバンド生成装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】広帯域光サイドバンド生成方法、及び広帯域光サイドバンド生成装置 【技術分野】

[0001]

本発明は、広帯域光サイドバンド生成方法、及び広帯域光サイドバンド生成装置に関す

【背景技術】

[0002]

光サイドバンドを生成するための手法としては、従来よりモードロックレーザ(MLL) を用いる方法と、外部位相変調器を用いる方法とが利用されてきた。MLLを用いる方 法としては、非線形光ファイバーと併用して2オクターブに亘る帯域の光サイドバンドの 生成が実証されているが、この方法で生成される光サイドバンド列の周波数間隔は数百M Hz程度と狭く、光通信システムなどへは十分に応用することができなかった。また、前 記光サイドバンド列の周波数間隔を電気的に制御することも容易でなかった。さらに、M LLは一般に大きく高価であるために、産業基盤に適用可能な基本機器としては非常に扱 い難いなどの問題点もあった。

[0003]

一方、外部位相変調器を用いる方法では、光サイドバンド列の周波数間隔を十分に大き く、例えば10GHz以上とすることができ、かつコンパクトで広範囲の光源が利用でき るという利点を有する。また、サイドバンド列の間隔を容易に電気的に調製することがで きる。しかしながら、各サイドバンド成分の振幅はベッセル関数に従うため均一性に乏し く、ある特定次数のサイドバンド強度がゼロになる場合が生じる。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0004]

本発明は、十分に大きい周波数間隔を有し、かつそれぞれが均一な強度を有する光サイ ドバンド列を生成することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0005]

本発明は、

所定の光源より電気光学位相変調器に光ビームを入力する工程と、

前記電気光学位相変調器において、前記光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバ ンド列を形成する工程と、

前記電気光学位相変調器において、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調 指数空間分布を設定し、前記光サイドバンド列の強度分布を一様とする工程と、 を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成方法に関する。

[0006]

また、本発明は、

所定の光源と、

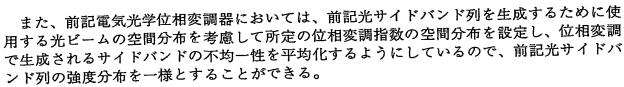
前記光源より出射された光ビームに対して位相変調を加え、光サイドバンド列を形成す るとともに、前記光ビームの空間分布を考慮した所定の位相変調指数空間分布を設定し、 前記光サイドバンドの強度分布を一様とするための電気光学位相変調器と、

を具えることを特徴とする、広帯域光サイドバンド生成装置に関する。

[0007]

本発明によれば、光サイドバンド列を生成するに際し、外部位相変調器としての電気光 学位相変調器を用いているので、前記光サイドバンド列の周波数間隔は前記位相変調器に おける位相変調周波数に応じて任意に制御することができる。したがって、前記位相変調 周波数を例えば数GHzまで増大させれば、前記光サイドバンド列の周波数間隔を十分に 増大させることができるようになる。

[0008]



[0009]

したがって、本発明によれば、従来のMLLと非線形素子を用いる方法では困難であっ た、目的とする光サイドバンド列の周波数間隔を十分に増大させることができるとともに 、従来の外部位相変調器を用いる方法では不可能であった、前記光サイドバンド列の強度 分布の一様化を達成することができる。

[0010]

前記位相変調指数空間分布は、例えば位相変調に使用する変調波の周波数が十分に低く 、前記電気光学位相変調器において、前記光サイドバンド列を生成させるために使用する 光ビームと、前記変調波との速度非整合が問題とならない場合は、前記位相変調器におけ る電極形状を制御することによって実現する。具体的には、前記電極形状を前記位相変調 指数空間分布の形状と合致するようにして形成する。

[0011]

なお、前記記電極は、前記電気光学位相変調器を構成する電気光学結晶の、前記光ビー ムの進行方向と略平行な相対する一対の主面上に設けられている。

[0012]

一方、位相変調に使用する周波数が、例えば数GHzまで増大し、前記電気光学位相変 調器において前記光サイドバンド列を生成させるために使用する光ビームと、前記変調波 との速度非整合が問題となる場合は、前記位相変調器において分極反転技術を施すことに よって、前記光ビームと前記変調波との疑似的な速度整合を採るようにする。

[0013]

なお、前記分極反転技術は、前記位相変調器を構成する電気光学結晶に対して行う。前 記電気光学結晶は、前記位相変調器を構成する主材料であって、その大部分を構成するも のである。

[0014]

前記電気光学位相変調器の後方において空間フーリエ変換手段を設け、前記電気光学位 相変調器によって光ビーム断面内で様々な変調指数で変調され、各変調指数に応じた光サ イドバンド列を含む光ビームを空間フーリエ変換により合算する。これによって、前記光 サイドバンド列を有する前記光ビームの強度を常に一定とすることができる。

[0015]

なお、前記光ビーム出力を外部に取り出すためには、前記電気光学位相変調器の後方、 又は前記空間フーリエ変換手段を設けた場合はその手段の後方に適宜に出力手段を設ける

【発明の効果】

[0016]

以上説明したように、本発明によれば、十分に大きい周波数間隔を有し、かつそれぞれ が均一な強度を有する光サイドバンド列を生成することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

以下、本発明の詳細、並びにその他の特徴及び利点について、最良の形態に基づいて詳 細に説明する。

[0018]

図1は、本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の一例を概略的に示す構成図である。 図1に示すサイドバンド生成装置10においては、レーザ光源11と、その後方において 、電気光学位相変調器12及び光ビーム出力手段13とが順次に設けられている。また、 電気光学位相変調器12には、高周波電源14が接続されている。

[0019]

レーザ光源 1 1 より所定の空間分布A(x)を有する光ビームが出射され、電気光学位相変調器 1 2 内に導入されると、前記光ビームは高周波電源 1 4 からの変調波によって変調を受ける(変調波が重畳される)。このとき、前記光ビーム内には、低次のサイドバンドから高次のサイドバンドまでの複数のサイドバンド(サイドバンド列)が形成される。

[0020]

従来の方法では、位相変調指数がビーム全体に亘り一定であるため、その変調指数に対応したベッセル関数状の不均一な変調サイドバンドが生成され特定の次数のサイドバンドではその強度がほとんどゼロとなる場合があった。これに対して、本願発明では、電気光学位相変調器 1 2 内に位相変調指数の空間分布 g (x) を形成し、異なる変調指数のサイドバンドが前記光ビームの空間分布 A (x) の重み付けをもって合算しサイドバンド列の強度が一様になるにしている。その結果、均一な強度の光サイドバンド列が得られるようになる。

[0021]

位相変調指数の空間分布g(x)を考慮した場合、前記変調波の周波数をfm及び時間をtとすることによって、前記光ビームは $\phi(t,x)=g(x)\sin(2\pi fmt)$ なる位相変調を受けることになる。したがって、前記光ビームの周波数を f_0 とすると、前記光ビームは、

【数1】

 $A(x) \exp \left[j(2\pi f_0 t - g(x) \sin(2\pi f_m t)) \right] = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} A(x) J_n(g(x)) \exp \left[j(2\pi (f_0 - n f_m)t) \right]$

で表され、結晶出力端の位置 x において変調周波数毎に並んだサイドバンド列となる。このとき、各サイドバンドの振幅(強度)は、A(x)Jn(g(x))で表されるので、この式に基づいて各n 値に対応した各サイドバンドの振幅(強度)が一定となるように位相変調指数空間分布g(x)を決定する。

[0022]

高周波電源14から印加される前記変調波の周波数が比較的小さく、前記光ビームとの速度非整合が問題とならないような場合は、電気光学位相変調器12内の電極形状を制御することによって、所望する位相変調指数空間分布g(x)を実現する。具体的には、前記電極の形状を位相変調指数空間分布g(x)と合致するようにして形成する。なお、前記記電極は、前記電気光学位相変調器を構成する電気光学結晶の、前記光ビームの進行方向と略平行な相対する一対の主面上に設けられている。

[0023]

また、高周波電源14から印加される前記変調波の周波数が比較的高く、例えば数GHzのオーダである場合は、電気光学位相変調器12を構成する電気光学結晶に分極反転技術を施し、一定の周期の元ある幅Wで前記電気光学結晶の結晶軸を反転させる。

[0024]

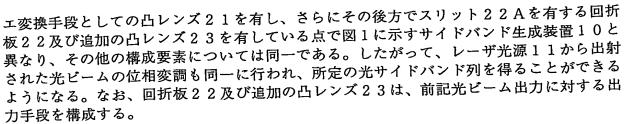
具体的に、前記変調波の周波数をfm、前記光ビームの群速度をVgopt、変調波の位相速度をVpmodとすると、 $L=[2fm(1/Vgopt-1/Vpmod)]^{-1}$ なる半周期で分極反転させることが好ましい。このとき、前記光ビームが、例えばガウス分布に従うものであって、nmを前記電気光学結晶の電界印加による屈折率変化、 λ を前記光ビームの波長、Lを前記分極反転周期、及びW(x)を位置xに依存する分極反転幅とすると、距離2Lごとの変調指数の空間分布 $g(x)=8nmL/\lambda\sin(\pi W(x)/(2L))$ となる。

[0025]

なお、電気光学位相変調器 1 2 内において、前記電気光学結晶は、前記位相変調器を構成する主材料であって、その大部分を構成するものである。

[0026]

図 2 は、本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の他の例を概略的に示す構成図である。図 2 に示すサイドバンド生成装置 2 0 は、電気光学位相変調器 1 2 の後方で空間フーリ



[0027]

電気光学位相変調器12の後方において空間フーリエ変換手段としての凸レンズ12を 設け、電気光学位相変調器12によって光ビーム断面内で様々な変調指数で変調され、各 変調指数に応じた光サイドバンド列を含む光ビームを空間フーリエ変換としての凸レンズ 12により合算する。これによって、前記光サイドバンド列を有する前記光ビームの強度 を常に一定とすることができる。

[0028]

なお、回折板22は、スリット22Aが凸レンズ21の焦点fと合致するように配置し 、前記光ビーム出力は凸レンズ21を通過した後、スリット22Aで絞り込まれ、再度追 加の凸レンズ23を介して外部に出力される。

[0029]

また、前記空間フーリエ変換手段としては、凸レンズ23に代えて凹面鏡を用いること もできる。

図3は、図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置の変形例を概略的に示す構成図であ る。図3に示す広帯域光サイドバンド生成装置30においては、図2に示す出力手段とし ての回折板22及び追加の凸レンズ23に代えて、光ファイバ31を設けている。光ファ イバ31は、その入力端が空間フーリエ変換手段としての凸レンズ21の焦点距離 f に合 致するようにする。この場合は、得られた光サイドバンド列を含む光ビーム出力を凸レン ズ21で空間フーリエ変換した後、光ファイバ31内に導入して外部に取り出す。

[0030]

図4は、図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置のさらに他の変形例を概略的に示す 構成図である。図4に示す広帯域光サイドバンド生成装置40においては、図2に示す出 力手段としての回折板22及び追加の凸レンズ23に代えて、回折格子41を設けている 。この場合は、得られた光サイドバンド列を含む光ビーム出力を凸レンズ21で空間フー リエ変換した後、回折格子41で回折し、外部に取り出す。

[0031]

以上、具体例を挙げながら発明の実施の形態に基づいて本発明を詳細に説明してきたが 、本発明は上記内容に限定されるものではなく、本発明の範疇を逸脱しない限りにおいて あらゆる変形や変更が可能である。例えば、上記例においてはレーザ光源を用いているが 、任意の光源を用いることができる。また、位相変調指数空間分布g(x)を適宜に選択する ことにより、任意の分布形状の光ビームをも用いることができる。

[0032]

例えば、本願発明では、サイドバンド列の強度分布が一様となるようにしたが、同様の 考え方に従えば、必ずしも平坦なサイドバンド分布だけにとどまらず、あらゆる強度エン ベロープを持つ光サイドバンド列が生成可能となる。

【産業上の利用可能性】

[0033]

・本発明は、光エレクトロニクス、光情報処理、光通信、光計測、及び光記録などの分野 において使用することができ、具体的には、光周波数シンセサイザ、光パルスシンセサイ ザ、光周波数コム発生器、超短パルス生成器、及び波長多重用光源などに適用することが できる。

【図面の簡単な説明】

[0034]

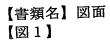
【図1】本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の一例を概略的に示す構成図である

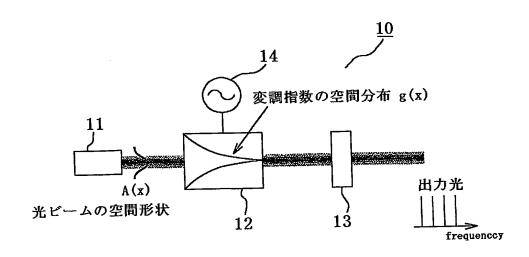
- 【図2】本発明の広帯域光サイドバンド生成装置の他の例を概略的に示す構成図である。
- 【図3】図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置の変形例を概略的に示す構成図である。
- 【図4】図2に示す広帯域光サイドバンド生成装置のさらに他の変形例を概略的に示す構成図である。

【符号の説明】

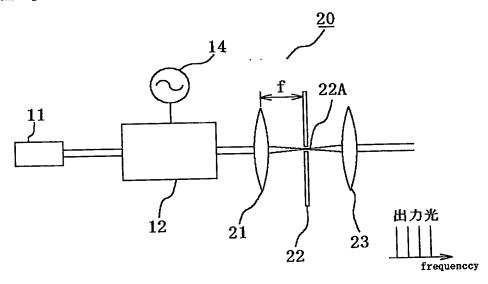
[0035]

- 10、20、30、40 広帯域光サイドバンド生成装置
- 11 レーザ光源
- 12 電気光学位相変調器
- 13 光ビーム出力手段
- 14 高周波電源
- 21 凸レンズ
- 2 2 回折板
- 23 追加の凸レンズ
- 31 光ファイバ
- 41 回折格子

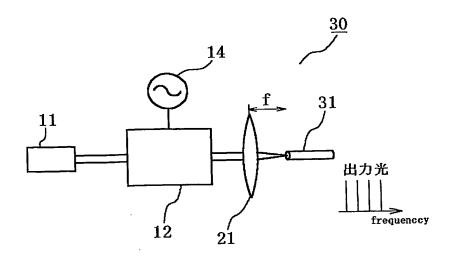




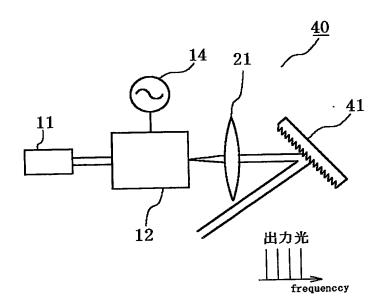
【図2】

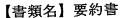


【図3】



【図4】





【要約】

【課題】十分に大きい周波数間隔を有し、かつそれぞれが均一な強度を有する光サイドバ ンド列を生成する。

【解決手段】レーザ光源11より電気光学位相変調器12に光ビームを入力し、前記光ビ ームに対して位相変調を加えるとともに、前記光ビームの空間分布を相殺するような所定 の位相変調指数空間分布を設定し、一様な強度分布を有する光サイドバンド列を生成する

【選択図】図1

【書類名】

出願人名義変更届 (一般承継)

【提出日】

平成16年11月22日

【あて先】

特許庁長官 小川 洋 殿

【事件の表示】

【出願番号】

特願2003-394218

【承継人】

【識別番号】

【氏名又は名称】

504176911 国立大学法人 大阪大学

【承継人代理人】

【識別番号】

100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】

杉村 與作

【その他】

15文科会第1999号に基づく承継

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-394218

受付番号 50401989015

書類名 出願人名義変更届(一般承継)

担当官 鎌田 柾規 8045

作成日 平成16年12月27日

<認定情報・付加情報>

【承継人】

【識別番号】 504176911

【住所又は居所】 大阪府吹田市山田丘1番1号

【氏名又は名称】 国立大学法人大阪大学

【承継人代理人】 申請人

【識別番号】 100072051

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3丁目2番4号 霞山ビル

ディング 7階

【氏名又は名称】 杉村 興作

特願2003-394218

出願人履歴情報

識別番号

[391016945]

1. 変更年月日

1991年 1月31日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府吹田市山田丘1番1号

氏 名

大阪大学長

特願2003-394218

出願人履歴情報

識別番号

[504176911]

1. 変更年月日

2004年 5月 6日

[変更理由]

新規登録

住 所 名

大阪府吹田市山田丘1-1

国立大学法人大阪大学

2. 変更年月日 [変更理由]

2004年 7月 2日

(史理田)

住所変更

住 所

大阪府吹田市山田丘1番1号

氏 名 国立大学法人大阪大学

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/017468

International filing date: 25 November 2004 (25.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2003-394218

Filing date: 25 November 2003 (25.11.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

